(B日本国特許庁(JP)

00特許出願公開

⑫公開特許公報 (A)

昭54—75698

Mnt. Cl.2 B 23 P 1/02

60日本分類 識別記号 74 N 6

广内整理番号 6902-3C

❸公開 昭和54年(1979)6月16日

発明の数 2 審査請求 未請求

(全 4 頁)

60電気加工用加工液の制御方法及び装置

願 昭52-143559

创特 學出

願 昭52(1977)11月29日

井上潔 @発 明 者

東京都世田谷区上用賀3丁目16

番8号

⑩出 顧 人 株式会社井上ジャパックス研究

所

横浜市緑区長津田町字道正5289

番地

発明の名称

電気加工用加工権の制御方法及び恭働

- 特許請求の範囲
 - (1) 水を主体とする。または水を瘀加混合した 加工液を使用する電気加工法において、前配 使用する水として原水をイオン交換体により 比抵抗を少なくとも 10°Ωcm 以上に処理した イオン交換処理水を使用し、且つ前記加工板 の歳返し利用に際して水分蒸発に伴なり電導 度の変化に対して、前記イオン交換体により 明堪された比極抗が少なくとも10°ΩαR以上 のイオン交換処理水を利用し、これを前配加 工液に混合して電導廠を一定に制御するよう にしたことを幹欲とする電気加工用加工液の 制御方法。
 - 加工被は比抵抗を少なくとも 10°Ωσε以上 にイオン交換処理された水に対して電導度調 整剤を混合して用途に応じた電導度に調整さ れた加工液を使用するととを特徴とする特許

請求の範囲第1項に記載の電気加工用加工施 の制御方法。

- (3) 水を主体とする、または水を添加混合した 加工液をポンプによって加工部分に循環して 供給する装削と、前記加工液の循環供給回路 にイオン交換体により処理された比抵抗が少 なくとも10°ΩαΝ以上のイオン交換処理水を 混合する装置と、前記循環供給回路の加工液 の電導症を検出する装置と、数検出信号によ って前記加工液の電導度を常に一定にするよ 5 に前記イオン交換処理水の混合装置を制御 する制御装置とを設けて成る電気加工用加工 液の制御装置。
- イオン交換体としてアニオン交換体、また はアニオン交換体を主体とするイオン交換体 を使用することを特徴とする特許請求の範囲 第1項または第.3項に記載の電気加工用加工 液の制御方法または制御装置。
- 加工液中化イオン交換処理された水を混合 **する装置は超音波振動しながら混合すること**

を特徴とする特許請求の範囲第3項に記載の 覚気加工液の割御装置。

・ 3 発明の詳細な説明

本発明は放電加工、ワイヤーカット、放電々解 加工,電解研削加工等の電響と被加工体間に加工・ 液を介在させて通常することだより加工する電気 加工に使用する加工液の制御に陥する。

電気加工液として水を使用するととは公知であ る。ケロシン等の抽に水をエマルジョンとして混 合利用する場合、水道水等をイオン交換樹脂によ り予定する比抵抗、通常 10°~10°Ωαm 程度に処理 してワイヤーカット等に使用する場合、また水道 水に電解質を混合して電解液とする場合等各種が ある。 加工液は循環して利用されるが、 使用中に 混合した水分が蒸発して PH. 電導度等が次第に変 化する欠点がある。

一方放電加工にしても、電解加工であっても前 記のように水を利用すると、剣。鉄,アルミニュ ーム等の被加工体表面に確めて大きをエッチピッ トを生する。これは水道水に多量のクロールイオ

加工間隙を形成し、端子3から加工ペルスを供給 することにより放電,電解等の作用により加工が 行なわれる。4は前記電板1を支持し、加工の進 行にしたがって送りを与え、駕椽と被加工体とが 対向する加工間隙を常に一定に維持させ加工を進 行させるサー水袋機。前記被加工体2は加工タン ク6内に設けられた加工台5上にしっかり協定支 符される。7は加工液を前紀加工間線部に向けて噴 流するノメル、勿論加工液の噴流は電極1に噴流 孔を形成し、その喉流孔から加圧峻流することも できる。8は加工タンク6の排散が供給される貯 減メンクで、この貯蔵液をポンプ9により循環し てノズル 7 から吸流する。10 はポンプの疣量制御 裘禮で、素子11により加工タンク6に留った液の PH、抵抗等を検出して削減する。

12はノメル7内にかいて液の混合制御をする超音 放振動装置で、ポンプ13によって供給されるイオ ン交換処理水14を扱動子先婚においてポンプ9か ら供給される加工被と混合する。 15 はポンプ 13 の 洲 鉤 狭 能 で 温 合 液 が 嘆 流 す る ノ ズ ル 先 蟾 部 に 設 け

ン(C&⁻)が混合し、これが原因していることがわ かった。

したがって本発明は原水をイオン交換体により 処理し、少たくとも比抵抗を10°Ωmm以上に処理 し、該処理水を循環等の維返して利用中の加工液 中に所要の電気電導度になるよう制御しながら得 合することが特徴である。使用するイオン交換体 はアニオン交換体、またはアニオン交換体を主体 とするイオン交換体を使用して処理し、とれによ り水中からクロールイオンが除去され、比抵抗を 前配の10°Ωσπ以上に処理することによってクロ ールイオン機度を1 ppm 以下にすることができる。 この処理水を加工液中に混合し電導度を加工目的 化応ずる所要の値に制御することにより、繰返し 利用される加工液は常に所要の電導度を有して安 定加工が続けられ、被加工休表面にエッチピット 等を発生することのない精密加工を可能ならしめ

以下一実施例の図面により説明すると、1は加 工气模, 2 は被加工体で、この両者の対向により

た抵抗検出業子16の信号によってポンプ13を制御 し混合戦制御を行なり。

加工液は水を主体とする場合、油を主体とする 場合等額々のあることは前記した道りである。 施(ケロシン)を主体とする場合は水をエマルジ ョンとして用いる。またエマルジョン化しないで 混合して用いる場合もある。ワイヤーカット放置 加工では比抵抗を10°~10°Ωαα程度に処理して使 用し、電解加工では 10 ⁻¹ ~10 ⁻¹ Ωσε 程度にする。 いずれも使用水はイオン交換体により処理しクロ ールイオンを除去するととが必要である。イオン 交換体にはイオン交換樹脂、イオン交換膜、イオ ン交換紙,イオン交換機維,イオン交換液及び無 俄イオン交換体等がありいずれでもよいが、その 内アニオン交換体を主体として利用する。勿論カ チオン交換体の混合体を用いることもできる。 とのイオン交換処理によって10°Ωcm以上に処理 することによってクロールイオンを1 ppm 以下に 処理するととができる。 タンクはにはこのイオン 交換処理された水が貯置され、タンク8内加工液

は水を主体とする場合、前記処理水に電導度調整 削、それもクロールイオンを含まない電導縦調整 剤を加えて所要の領導度に制御した液が用いられ

電導度調整剤には NO₂, SO₄, CO₂, PO₄, CH₂CO₂, COOH 等 Ø 微 编 、 KOH , HaOH , Ca (OH) , NH (OH) 等 . の塩蒸剤が無毒で且つ安価である。また鬼解加工 用液の場合は従来使用されている KNO, , KNO, , MANO, NaNO₂ , Na₂CO₃ , Na₂SO₄等の塩酸を用いる。また前 . 記憶導度農熟剤に加えて防欝剤(表面活性剤を含 む)を混合するととが好ましい。

例えばワイヤーカット 放電加工に使用する加工. 攻の実施例を説明すれば、先づ氷灌水をアニオン 交換膜を使用して比掛抗を 5×1 0 [®] Ωσπに処理し、 防備剤(界面活性剤)としてBorbitolをリッとラ ウリル脂肪族を 0.01 %混合し、電洋皮調整剤に WaOHを混合し、液抵抗を 1×10⁴ Ωcm に調整して 使用した。とれをポンプ9によりノメル7から加 工間隙に噴流供給し、タンク6に留った加工液を 貯蔵タンクに戻し、ポンプ9により再利用する賃。

所装の液抵抗に調整して使用するものであるから、 との加工液中にはクロールイオンが混合するとと なく加工でき前記エッチピットを減少することが てきるものである。

加工中、循環して利用される間に被中の水分が 激発する、これにより被抵抗が変化する。前記の 場合には混合した電導度調整剤のNaOH浸度が高ま るから電導度が増大する。

したがってノメルの検出部18で検出される信号が 増大(又は波少)変化するととによって制御装置 15 がポンプ 13 の作動を制御レイオン交換処理水の 協合量を制御し電器度を一定に制御する。メンク 14 に貯蔵される水は前配のようにイオン交換体。 特にアニオン交換体により処理され比抵抗が10° Ωcm以上に処理され、クロールイオン濃度を 1 ppm 以下に制御された水であり、これの混合によって も加工液中のクロールイオン機度を高めるととた く電導度の制御ができる。水分蒸発によって加工 核の電導度が均大したときはポンプ13の供給量を 増加し、前記10°Ωαα以上の高抵抗に処理された

境使用しながら加工した。被加工体の加工部分と り約25歳の位置のエッチピット故は!=当り2 個程度で、従来8個程度のビットが生じていたの 化比較して極めて少なくできた。

従来水道水をイオン交換処理するとき、減常は アニオン交換樹脂とカチオン交換樹脂とを半々程 展混合して用い、イオン交換処理して予定する電 導度の、例えば前記の場合10°Ωcmの抵抗値に調 袋して加工在としていたものであるからイオン交 換処理しても水道水中の塩素イオンはあまり除去 されず、高機能のクロールイオンが製御していた。 したがってとの従来法により処理された加工成(水) では前記したようにエッチピット数が増加してい たが、本発明では原水の水道水をイオン交換体、 それも主としてアニオン交換体を使用して処理し、 加工用液として使用する最適とする液抵抗よりも ずっと高抵抗値になるまで処理し、クロールイオ ンを除去し、クロールイオンを充分に下げ、少なく とも 1 ppm 以下に処理し、この処理水を用いてク ロールイオンを含まない電導度調整剤を混合して

水を循環する加工液中に混合する。混合は預音波 援助子12の作用により総合分散させることによっ て良く混合し、 所期の抵抗 1×10⁴ Ωcm にした加 工液をノメルでから加工部に噴流する。

なおタンク14内水中には防備剤を添加し、界面活 性剤を混合しておけば防錆効果の低下も防止する ことができる。このようにして終返して循環して パタルト 利用される加工液の電導度がイオン交換処理水の 髭加によって常に一定に制御されることによって、 放電加工。電解加工、電解研制加工等を安定に加 工するととができ、また変化なく一定加工を続け るととができる。前記繰返し利用する加工液中に はクロールイオンが混合してなく。また気導鹿を 制御するために蘇加する処理水も、前配のように 高抵抗化イオン交換処理され、クロールイオン表 度を充分低下した処理水を添加混合することによ って、これによって加工面に発生するエッチピッ トを充分低限することができ、無にすることがで き、初めから終りまで安定した加工を続けること ができる効果がある。

また加工液としてはケロシンを用い、これに水をエマルジョンとして混合して利用する場合にも、水分の蒸発に対して一定濃度を保持するには水分の神給をしなければならないが、この補給水をイオン交換処理によりクロールイオンを除去した水を利用することによって同様の効果が得られる。油水の混合エマルジョン化は超音波振動装置12による混合によって容易に行なたる。

なお加工液抵抗制御のためのイオン交換処理水の混合制御は貯蔵タンク 8 において行ってもよく、 前記実施例以外の加工部回路の混合装置を設けて 混合制御するようにしてもよい。

4. 図面の簡単な説明

別面は本発明の一実施例回路構成図である。
1 は関称、2 は被加工体、3 は加工バルス電源、4 はサーボ装置、5 は加工台、6 は加工タンク。7 は加工液供給ノズル、8 は貯蔵タンク、9 はポンプ、12 は超音波振動混合装置。13 はポンプ、14 はイオン交換処理水タンク、15 はポンプ制御装置、16 は電導度検出装置である。

